### Accounts of Materials & Surface Research

# Active-site accumulation on solid surface for organic reactions

Ken Motokura <sup>a,b,\*</sup>

 <sup>a</sup> Department of Chemical Science and Engineering, School of Materials and Chemical Technology, Tokyo Institute of Technology, 4259 Nagatsuta-cho, Midori-ku, Yokohama, 226-8502, Japan
 <sup>b</sup> PRESTO, Japan Science and Technology Agency (JST), 4-1-8 Honcho, Kawaguchi, Saitama 332-0012, Japan motokura.k.ab@m.titech.ac.jp

Metal complexes and organic functionalities are co-immobilized on  $SiO_2$  surface for efficient organic syntheses.  $SiO_2$ -supported both palladium complex and tertiary amine catalysts show high performances for allylation of nucleophiles. The Pd complex and organic base activate allyalting agents and nucleophiles, respectively. A physical mixture of  $SiO_2$  with the Pd complex and other  $SiO_2$  particles with tertiary amine does not enhance the reaction, indicating the concerted acceleration on same solid surface. Accumulation of both functionalities into silica mesopore significantly enhances the catalytic performance: the Pd complex and tertiary amine located close proximity in a small pore. In addition, the use of allylic alcohol as an allylating agent

was achieved by the use of mesoporous silica-supported Pd complex. Hydrogen bonding between allylic alcohol and surface Si-OH promotes C-O cleavage to form a πallylpalladium intermediate. The combination of Rh complex and organic groups on silica surface was found to be active for hydrosilylation of olefins. The highest turnover number of 1900000 was obtained with 97% yield of the corresponding organosilicon product. Acceleration mechanism of Rh complex is discussed based on the spectroscopic analysis results. Modification of the Rh catalyst with alkylammonium iodide catalyzes one-pot synthesis of silyl carbonate from olefins, hydrosilanes, and carbon dioxide.



Keyword: immobilized catalyst, metal complex, bifunctional surface, allylation, hydrosilylation

Ken Motokura received his B.Sc. (2002), M.Sc. (2003), and Ph.D. (2006) degrees from Osaka University. Subsequently, he moved to the University of Tokyo as an Assistant Professor. In 2008, he joined the Tokyo Institute of Technology as a Lecturer. In 2017, he was promoted to an Associate Professor. He has received Young Scientist Award of the Catalysis Society of Japan (2014), the Chemical Society of Japan Award for Young Chemists (2016), the Challenging Research Award, Tokyo Institute of Technology (2016), the Commendation for Science and Technology by the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology, the Young Scientists' Prize (2019), and JACI GSC Award for Young Scientist (2020). His research interests include precise designing of multiactive sites on a catalyst



surface for organic reactions, detailed characterization of active site environments using spectroscopic techniques, and development of novel catalyst systems for CO<sub>2</sub> conversion reactions. His research target also includes selective activation of C-H bonds in simple alkanes for dehydrogenative coupling reactions.

### 固体表面への触媒機能集積による有機反応加速

#### 本倉健。,b\*

### 『東京工業大学 物質理工学院、『JST さきがけ

### 1. 緒言

選択的かつ高性能な触媒開発は合成反応の 効率化に必須である。 有機合成反応に適した 様々な分子触媒(均一系触媒)の開発に加えて、 それらの分離・回収・再使用を意図した固定化 触媒(不均一系触媒)への展開がなされてきた。 分子触媒を担体表面へ固定すると、表面の立 体障害や不均一性によって触媒活性・選択性 が低下すると一般的に認識されており、高性能 を維持した状態での固定は難しいと考えられて きた。一方で、不均一系触媒として用いられる 金属酸化物・高分子等の担体表面は、酸塩基 性・親疎水性をもつ独自の特性が存在し、適切 なカップリング反応で構造の明確に規定された 活性種を固定化・集積することのできる触媒反 応場として捉えることができる。これらの特長を 活用することによって、固体表面での不斉反応 誘起 1)・位置選択性制御 2)・表面への基質分子 の選択的集積 3)・特異的活性点構造の構築 4)・ 基質分子の協働活性化 5など、様々な興味深 い現象が報告されている。

表面反応場の特長として、性質の相反する活 性点の共存を挙げることができる。固体表面に 存在する活性種はそれらの直接的な相互作用 が抑制されるため、溶液中では共存できない活 性種を同時に発現させ、同時に触媒反応に関 与させることが可能である<sup>6</sup>。筆者らはシリカー アルミナ等の固体酸表面に塩基性のアミノ基を 固定することで(SiO<sub>2</sub>-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/NEt<sub>2</sub>)、表面の酸点 とアミノ基由来の塩基点が協奏的に機能し、炭 素一炭素結合形成反応が加速することを見出 した(Figure 1)<sup>7)</sup>。固体酸あるいはアミンのみで は反応はほとんど進行しない。酸点の近接位置 にアミノ基を固定することが重要であり、酸点へ 直接アミンを吸着させると、中和反応によって触 媒活性は失われてしまう。複数の活性点を固定 することで、活性点同士の相互作用を抑えつつ、 目的の触媒反応へと協奏的に作用させることが 可能となる。



**Figure 1.** (A) Concerted activation mechanism of acid-base bifunctional surface and (B) catalysis for a nucleophilic addition reaction.



筆者らは固体表面で発現するこの協奏的触 媒作用が、酸・塩基の組み合わせだけでなく、 種々の金属錯体や有機分子触媒の組み合わ せへ展開可能であると着想し、様々な触媒活性 種へと展開した (Figure 2)。本稿では、固定化 Pd 錯体および Rh 錯体を活性中心とし、種々の 表面官能基と組み合わせにることで、高効率な 合成反応を達成した成果についてまとめる。加 えて、表面に存在する活性種による反応加速機 構について解説する。

## 2. Pd 錯体と有機塩基による求核剤のアリル化反応

Pd 触媒による重要な有機反応の一つに求核 剤のアリル化反応(辻-トロスト反応)が挙げら れる。この反応は、Pd種とアリル化剤との反応に よって生成した π-アリルパラジウム中間体へ求 核剤が付加することで進行する。この際、求核 剤を塩基によって活性化すると、容易に付加反 応が進行することが知られている。我々は、Pd-ジアミン錯体と第三級アミンの両方をシリカ表面 に固定した触媒(SiO<sub>2</sub>/diamine/Pd/NEt<sub>2</sub>)を調製 し、求核剤のアリル化反応の加速を試みた 8)。 Figure 3 に示す通り、SiO<sub>2</sub>/diamine/Pd/NEt<sub>2</sub>を用 いるとほぼ定量的に目的のアリル化生成物が得 られたのに対して、Pd 錯体のみを固定した SiO<sub>2</sub>/diamine/Pd では収率は26%まで低下した。 さらに、Pd 錯体とアミノ基を別々の担体に固定 すると収率はほとんど向上しなかった。これらの 結果は、同一表面に存在する Pd 錯体と有機塩 基が協同的に働き、アリル化反応を加速する反 応機構を示している (Figure 3)。さらにより活性 の高いビスホスフィン配位子をもつ Pd 錯体を用 いることで、触媒回転数は最高で 105000 に達 することを見出した<sup>9</sup>。

次に、金属錯体と有機塩基の機能をさらに向上させるべく、それら活性種のメソポーラスシリカ (MS) 細孔内への集積を試みた (Figure 4)<sup>10)</sup>。種々の細孔径をもつ MS を調製し、Pd 錯体と第三級アミンを固定してアリル化反応を行ったところ、細孔をもたない SiO2を担体とした時と比べて大幅に活性が向上した。特に、比較的小さい 16 Å の細孔を持つ MS を担体としたとき最も高い触媒活性が発現した (Figure 5)。細孔内でPd 錯体とアミノ基が集積されることで、両者が協同的に作用できる確率が向上し、反応が加速されていると思われる。この触媒はビスフェノ





**Figure 3.** (A) SiO<sub>2</sub>-supported Pd catalyzed allylation and (B) bifunctional catalysis mechanism.

**Allylating Agent Activation** 







**Figure 5.** Effect of support pore size on time-course of the allylation. MS pore diameter of 1.6 (red), 3.1 (blue), and 5.3 nm (black).



ル A のダブルアリル化反応にも高い活性を示し、 対応する生成物をほぼ定量的に合成することに 成功した (Figure 6)。この化合物は反応性の高 い末端オレフィン構造を分子の両端にもつため、 機能性高分子前駆体としての活用が期待され ている。

MS 担体を用いると、添加塩基が担体表面の Si-OH 基との相互作用によって細孔内部に集 積されるため、アミノ基を固定せずとも効率よく 反応が進行する<sup>11)</sup>。速度論的解析結果より、細 孔径による反応の加速現象は、活性化エネル ギーの低下ではなく、頻度因子の向上によって 説明でき、メソ細孔内部による活性種の集積に よって協奏効果の発現機会が向上する予測を 裏付けている。また、Pd 錯体だけでなく、Rh 錯 体を用いるフェニルホウ酸の 1,4-付加反応にも 細孔構造の活用が有効であることを見出してい る<sup>12)</sup>。

求核剤のアリル化反応では、アリル化剤とし て炭酸アリルメチルや酢酸アリルを用いるのが 一般的である。これらのアリル化剤を用いると、 当量の副生成物(メタノールと二酸化炭素、ある いは酢酸塩)が生成する。アリルアルコールをア リル化剤に用いることができれば副生成物は水 のみとなるが (Figure 7)、水酸基は脱離基とし ては安定で反応性が低い問題がある。我々は、 MS に固定した Pd 錯体を用いてアリル化反応を 行ったところ、アミノ基をもたない、Pd 錯体のみ を固定した触媒 (MS/PP-Pd) がアリルアルコー ルの反応に有効であることを見出した<sup>13)</sup>。固定 化前の Pd 錯体前駆体 (PP-Pd) では触媒活性 は極めて低く、MS/PP-Pd の表面水酸基 (Si-OH) を除去した場合も活性が低下した。アリル アルコールの活性化には OH 基との水素結合 の形成が有効であると考えられ、MS 担体表面 のSi-OH 基がPd 錯体と協奏的に働き、アリルア ルコールを活性化する Figure 8 に示す活性化 機構が提案できる。触媒とアリルアルコールの 相互作用を観測するために in-situ FT-IR 測定を 行い、アリルアルコール吸着前のスペクトルを差 し引いた差スペクトルを測定した。アリルアルコ ールの気相分圧の増加に従って、Si-OH の O-H 伸縮振動に由来する 3700 cm<sup>-1</sup> 付近に負のピ ークが表れた。加えて、新たに生成した水素結 合と思われる 3200-3300 cm<sup>-1</sup>と、アリルアルコー ルの C-H 伸縮振動による 2900-3100 cm<sup>-1</sup>、C-H 変角振動に由来する 1370 および 1425 cm<sup>-1</sup> に 正のピークが観測された。これらの結果は、導 入されたアリルアルコールの一部が触媒表面の Si-OH 基に吸着していることを明確に示してい る。アリルアルコールの吸着後のサンプルに求 核剤と塩基を導入し加熱したところ、アリル化反 応の生成物が得られたことから、Si-OH に吸着 したアリルアルコールは活性化された中間体で あると思われる。Pd と Si-OH による協働活性化 によって、触媒回転数は最高で 4500 回に達し た (Figure 9)。この値は、アリルアルコールをア リル化剤とする系では極めた高い値である。



**Figure 7.** Allylation of nucleophile (Nu-H) using allylating agents: allyl methyl carbonate, allyl acetate, and allylic alcohol



**Figure 8.** (A) Concerted activation of allylic alcohol on surface for allylation, (B) allylation using supported and homogeneous Pd catalysts



**Figure 9.** High TON allylation with allylic alcohol using MS/PP-Pd

Acc. Mater. Surf. Res. 2020, Vol.5 No.3, 98-106.

### 3. Rh 錯体と固定化有機分子によるオレフィンのヒ ドロシリル化反応

有機分子と無機化合物両方の特性を併せ持 つ有機ケイ素化合物は、撥水剤・表面処理剤・ 機能性高分子・医薬品などの前駆体となる高付 加価値化合物である。この化合物はオレフィン のヒドロシランによるヒドロシリル化反応によって 合成されている。我々は、シリカ表面に Rh 錯体 と有機分子の両方を固定化することで、このヒド ロシリル化反応に高活性を示す触媒の開発に 成功した<sup>14)</sup>。Figure 10 に示す通り、シリカ表面 に Rh 錯体と第三級アミンを固定した触媒 (SiO<sub>2</sub>/Rh-NEt<sub>2</sub>) では 15 分でほぼ反応が完了し 収率 95%以上でヒドロシランが得られたのに対 して、SiO<sub>2</sub>/Rh では 90%程度まで収率を向上さ せるのに 120 分程度の時間が必要である。シリ カに固定したアミノ基はこの反応に全く活性を 示さないため、SiO2表面における Rh 錯体とアミ ノ基の協奏作用の存在が示唆される。次に、触 媒回転数の向上を狙い、オレフィン量を 96 mmol に増やし、SiO<sub>2</sub>/Rh-NEt<sub>2</sub>に含まれる Rh 量 を 0.048 umol まで低減させて反応を行った。こ の条件でも24hで反応はほぼ定量的に進行し、 Rh 基準の触媒回転数は 190 万回に達した (Figure 11)。この値は、これまでに報告されてい る固定化 Rh 触媒と比較して 1 桁以上高い。 SiO<sub>2</sub>/Rh-NEt<sub>2</sub>触媒は高い基質一般性を示し、シ アノ基やエポキシ基の構造を保持したまま、目 的の有機ケイ素化合物へと転換可能であること が分かった。

SiO<sub>2</sub>/Rh-NEt<sub>2</sub> 触媒において、アミノ基の導入 によって高い活性が発現した要因を明らかにす るため、種々の分光測定によってアミノ基が Rh 錯体の構造・反応性に与える影響を探った<sup>15</sup>)。 アミノ基の Rh への直接の配位の有無を確認す るため、DNP-CPMAS<sup>15</sup>N NMR を測定したとこ ろ、50 ppm 付近に通常の第三級アミンのシグナ ルのみが観測された。金属種への配位によって このシグナルは 50 ppm 程度高磁場側にシフト すると考えられるため、アミノ基の Rh 錯体への 直接の配位による錯体構造の変化は無いと考 えられる。次に、20 K での Rh K-edge XAFS 測 定を行った。SiO<sub>2</sub>/Rh-NEt<sub>2</sub>とSiO<sub>2</sub>/Rh から得ら



れたEXAFSスペクトルのカーブフィッティング解 析を行ったところ、第一配位圏の両者の結果に ほぼ変化は無かったのに対し、第二配位圏で

はアミノ基が存在すると結合距離がやや短くなり、 DW 因子の低下が確認された。第二配位圏の 解析結果は、配位数が4、結合距離が3.05-3.08 Å であり、この結果は[Rh(OH)cod]2 錯体のシク ロオクタジエン配位子 (cod) の結晶構造 (sp<sup>3</sup> 炭素の数:4, Rh 中心と sp<sup>3</sup>炭素の距離:3.01 Å) とほぼ一致しているため、アミノ基の存在によっ て Rh 錯体のもつ cod 配位子の配位状態に若 干の変化が生じていると考えられる。最後に、ヒ ドロシランとの反応性の違いを明確にするため、 ヒドロシランを導入しながら in-situ FT-IR 測定を 行った (Figure 12)。 導入前後での差スペクトル を測定したところ、SiO2/Rh ではヒドロシラン由来 のピークが単調に増加したのに対し、SiO<sub>2</sub>/Rh-NEt<sub>2</sub>では cod 配位子の C-H 結合伸縮振動 (2820-2940 cm<sup>-1</sup>) に負のピークが表れた。以上 の結果から、アミノ基との微弱な相互作用によっ て Rh 錯体の cod 配位子の脱離が促されている と結論付けることができ、これによって基質の Rh 中心への配位が容易に進行し、触媒反応が加 速されていると思われる。



**Figure 12.** Differential FTIR spectra for SiO<sub>2</sub>/Rh-NEt<sub>2</sub> with PhMe<sub>2</sub>SiH. Gas-phase PhSiMe<sub>2</sub>H pressure: blue: 0.095; red: 0.23; green: 0.43, and black: 1.80 kPa.

最後に、ヒドロシリル化生成物からのワンポッ トでの反応展開を目指し、第三級アミンの代わり にヨウ化アルキルアンモニウム塩を固定化した 触媒 (SiO<sub>2</sub>/Rh/BuN<sup>+</sup>I<sup>-</sup>) を開発した。本触媒に よるヒドロシリル化反応は不安定なエポキシ基を 保持したまま反応が進行するため、ヒドロシリル 化反応終了後に二酸化炭素を反応系に導入し、 第四級アンモニウム塩の触媒作用によってエポ キシ基と二酸化炭素から環状カーボネート構造 を形成させ、ワンポットでのシリルカーボネート 合成を試みた (Figure 13)<sup>16)</sup>。このワンポット合 成は様々な基質に適用可能であり、種々のア ルキル・フェニル・アルコキシシランの反応や、 様々な炭素鎖長をもつエポキシオレフィンの反 応へと展開でき、いずれも高収率で目的のシリ ルカーボネートが得られた。後半のエポキシドと 二酸化炭素の反応では、第四級アンモニウム 塩と担体表面の Si-OH 基が協奏的に作用し反 応を加速しているため 17、対応する均一系のヨ ウ化アルキルアンモニウム塩の添加では収率は 十分に向上しない。固体表面に複数の活性種 を固定することで、複数の反応を進行させてワ ンポットで目的生成物が得られるとともに、活性 種間の協奏効果でそれぞれの反応を加速する ことができ、全体として大幅な合成プロセスの迅 速化が可能である。

### 4. 結言

担体表面に固定した Pd あるいは Rh 錯体と、 同一表面に存在する有機分子・官能基との協 奏効果について、筆者らの最近の成果をまとめ た。Pd 錯体と有機塩基の協奏効果によってアリ ル化剤と求核剤の双方の活性化が可能となり、 アリル化反応が大幅に加速された。担体の構造 をメソポーラスシリカとすることで、細孔内部へ活 性種が集積され、さらに触媒性能が向上した。 また、反応性の低いアリルアルコールの反応に はシリカ担体表面の Si-OH 基とアリルアルコー ルとの相互作用(水素結合)が有効であり、均一 系触媒を凌駕する活性が得られた。Rh 錯体を 用いる末端オレフィンのビドロシリル化反応には、 シリカ担体表面にRh 錯体と第三級アミンを固定





と反応に必要な Rh 量を大幅に低減することが でき、Rh 基準の触媒回転数は 190 万回に達し た。第三級アミンによる反応加速効果を種々の 分光学的手法によって解析し、アミンは Rh 錯体 の cod 配位子の脱離を促している可能性が高 いことを示した。また、Rh 錯体とヨウ化アルキル アンモニウム塩を固定した触媒を用いると、ワン ポットでのシリルカーボネート合成が可能である ことを示した。固体表面で発現する金属錯体・ 有機分子・表面官能基の協奏的触媒作用を活 用することで、従来の分子触媒では不可能な合 成反応の加速を固体表面で実現できる。表面 に存在する活性種の局所構造だけでなく、周辺 の官能基がいかに触媒反応を加速させている か解明するために、XAFS、in-situ FT-IR、固体 NMR 等の分光学的手法が有効である。明らか になった加速機構に基づき、固体表面へ導入 する活性種の種類・配置・比率、担体の構造や 酸塩基特性等のパラメータを最適化することで さらなる高性能化や新反応への応用が期待で きる。高効率物質合成における触媒反応場とし て、今後も固体表面・固定化触媒の研究が進展 してゆくと思われる。

### 5. 謝辞

本稿で紹介した研究成果は、共に研究を推 進した研究室学生の皆様、学外・学内の共同研 究者の皆様の協力のもとに得られました。心より 感謝申し上げます。本論文の内容の一部は、 JSPS 科研費 (18H04242, 26105003, 25630362, 15H04182) と、北海道大学触媒科学研究所共 同利用・共同研究(17A1002, 19B1004, 20B1013) および大阪市立大学人工光合成研 究センター共同利用・共同研究の助成を受けた ものです。

### 参考文献

- (a) M. Tada, N. Kojima, Y. Izumi, T. Taniike, Y. Iwasawa, J. Phys. Chem. B, 2005, 109, 9905-9916; (b) S. Tanaka, M. Tada, Y. Iwasawa, J. Catal., 2007, 245, 173-183; (c) H. Ishitani, K. Kanai, W.-J. Yoo, T. Yoshida, S. Kobayashi, Angew. Chem. Int. Ed., 2019, 58, 13313-13317.
- S. Kawamorita, H. Ohmiya, K. Hara, A. Fukuoka, M. Sawamura, *J. Am. Chem. Soc.*, 2009, 131, 5058-5059.
- 3) (a) Y. Uozumi, K. Shibatomi, J. Am. Chem. Soc.,
  2001, 123, 2919-2920; (b) G. Shen, T. Osako,
  M. Nagaosa, Y. Uozumi, J. Org. Chem., 2018,
  83, 7380-7387.
- (a) M. Waki, Y. Maegawa, K. Hara, Y. Goto, S. Shirai, Y. Yamada, N. Mizoshita, T. Tani, W.-J. Chun, S. Muratsugu, M. Toda, A. Fukuoka,

S. Inagaki, J. Am. Chem. Soc., 2014, 136, 4003-4011. (b) K. Hara, R. Akiyama, S. Takakusagi, K. Uosaki, T. Yoshino, H. Kagi, M. Sawamura. Angew. Chem. Int. Ed., 2008, 47, 5627-5630.

- (a) J. Muzart, J. P. Genet, A. Denis, J. Organomet. Chem., 1987, 326, C23; (b) Y. Kubota, K. Goto, S. Miyata, Y. Goto, Y. Fukushima, Y. Sugi, Chem. Lett., 2003, 32, 234-237.
- 6) K. Motokura, Bull. Chem. Soc. Jpn., 2017, 38, 434-439.
- 7) (a) K. Motokura, M. Tada, Y. Iwasawa, J. Am. Chem. Soc., 2007, 129, 9540-9541; (b) K. Motokura, M. Tomita, M. Tada, Y. Iwasawa, Chem. Eur. J. 2008, 14, 4017-4027; (c) K. Motokura, M. Tada, Y. Iwasawa, Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 9230-9235; (d) K. Motokura, M. Tada, Y. Iwasawa, J. Am. Chem. Soc., 2009, 131, 7944-7945; (e) K. Motokura, S. Tanaka, M. Tada, Y. Iwasawa, Chem. Eur. J., 2009, 15, 10871-10879.
- 8) (a) H. Noda, K. Motokura, A. Miyaji, T. Baba, Angew. Chem. Int. Ed., 2012, 51, 8017-8020;
  (b) H. Noda, K. Motokura, A. Miyaji, T. Baba, Adv. Synth. Catal., 2013, 355, 973-980.
- K. Motokura, K. Saitoh, H. Noda, W.-J. Chun, A. Miyaji, S. Yamaguchi, T. Baba, *Catal. Sci. Technol.*, **2016**, *6*, 5380-5388.
- K. Motokura, M. Ikeda, M. Nambo, W.-J. Chun, K. Nakajima, S. Tanaka, *ChemCatChem*, **2017**, *9*, 2924-2929.
- K. Motokura, S. Kawashima, M. Nambo, Y. Manaka, W.-J. Chun, *ChemCatChem*, **2020**, *12*, 2783-2791.
- K. Motokura, K. Hashiguchi, K. Maeda, M. Nambo, Y. Manaka, W.-J. Chun, *Mol. Catal.*, **2019**, *472*, 1-9.
- K. Motokura, M. Ikeda, M. Kim, K. Nakajima,
   S. Kawashima, M. Nambo, W.-J. Chun, S. Tanaka, *ChemCatChem*, **2018**, *10*, 4536.
- 14) K. Motokura, K. Maeda, W.-J. Chun, ACS Catal., 2017, 7, 4637-4641.

- 15) K. Maeda, Y. Uemura, M. Kim, K. Nakajima,
  S. Tanaka, W.-J. Chun, K. Motokura, *J. Phys. Chem. C*, 2019, *123*, 14556-14563.
- 16) K. Usui, K. Miyashita, K. Maeda, Y. Manaka,
  W.-J. Chun, K. Inazu, K. Motokura, *Org. Lett.*, **2019**, *21*, 9372-9376.
- 17) K. Motokura, S. Itagaki, Y. Iwasawa, A. Miyaji, T. Baba, *Green Chem.*, **2009**, *11*, 1876-1880.